様

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人

吉武 賢次

あて名

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 PCT

国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条) __(PCT規則71.1)

発送日

(日.月.年)

23. 3. 2004

出願人又は代理人 の書類記号

139526-927

重要な通知

国際出願番号

PCT/JP02/13854

国際出願日

(日.月.年) 27.12.2002

優先日

(日.月.年)

26.04.2002

出願人 (氏名又は名称)

東京エレクトロン株式会社

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/1B/301とともに国際事務局から送付された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。



名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員 特 許 庁 長 官

2M | 9355

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の 複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 (特許庁庁舎2階) 独立行政法人工業所有権総合情報館

【公 報 類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2 【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

- (1)特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。 〇特許・実用新案及び意匠の種類
 - ○出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号) ○必要部数
- (2)公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。○国際予備審査報告の写しを添付してください(返却します)。

[申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル 財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課 TEL 03-3508-2313

- 注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。
- 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し(既に国際事務局から送達されている場合は除く)及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。 その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。(条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照)

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 139526-927	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP02/13854	国際出願日 (日. 月. 年) 27. 12. 2002	優先日 (日.月.年) 26.04.2002						
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/027, B05C11/08, G03F7/16								
出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社								
国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 6 ページである。 この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I 区 国際予備審査報告の基礎 II 所審査報告の基礎 II 所需要素を表して、一般の内容を含む。 I 所需を表して、一般の内容を含む。 II 所能性についての国際予備審査報告の不作成								
IV	る新規性、進歩性又は産業上の利用	目可能性についての見解、それを裏付けるため						
<u>口の以</u> 知例に入り、公息だ		·						

国際予備審査の請求書を受理した日 13.06.2003	国際予備審査報告を作成した日 08.03.2004
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 2M 9355
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	岩本・勉
	電話番号 03-3581-1101 内線 3274

1	. @	国際予備審査	银告の	基礎			
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
		出願時の国際	祭出原	魯類			
	×	明細書 明細書 明細書	第 - 第 -	1-21	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたも 国際予備審査の請求書	
	×	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第	3, 4, 6-9 1, 2, 5, 10, 12, 13 11, 14-18	項、 項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたも PCT19条の規定に <u>22.07.2003</u> 13.11.2003	
	×	図面 図面 図面	第 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1-12	- ジノ 図 ページノ図 ページノ図	、国際予備審査の請求書	
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	リ表の	部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書	
2.	 2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。 上記の書類は、下記の言語である 語である。 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 						
3.	□ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。						
□ この国際出願に含まれる魯面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された番面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した魯面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった □ 魯面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述魯の提出 があった。							
4.	補 □ □	正により、下 明細書 請求の範囲 図面	第 _ 第 _	書類が削除された。 の第	ページ 項 ペー	ジ/図	
5.	_	れるので、そ	の補	報告は、補充欄に刃 正がされなかったも 断の際に考慮しなり	っのとして作成した	.。(PCT規則70.2(c) こ	范囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上

٧.	新規性、	進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条	(PCT35条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
	文献及で	が説明	,,,		

1. 見解

新規性 (N)

請求の節囲 3-18

有 請求の範囲 1, 2 無

進歩性(IS)

請求の範囲 11-18 有 請求の範囲 1-10 無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 1-18 有 請求の範囲 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1: US 2002/0043214 A1 (Hiroichi Inada) 2000.04.18

文献 2: JP 10-106932 A (大日本スクリーン製造株式会社) 1998.04.24 文献 3: JP 10-137665 A (大日本スクリーン製造株式会社) 1998.05.26

・請求の範囲第1,2項

文献1には、レジスト液供給ノズルの待機位置Tに、複数のレジスト液供給ノズル 66a~66dを待機させることのできるノズルボックス64を設け、ノズルボック ス64には、レジスト液供給ノズル66a~66dの外形と同形状の4つの凹部64 a~64dがカップ62の外周に沿うようにして円弧状に形成されており、当該凹部64a~64dにレジスト液供給ノズル66a~66dを受容させることによって、複 数のレジスト液供給ノズル66a・66dを円弧状に配置し、待機させる構造が記載 されている。

したがって、文献1に基板処理装置において、ノズルボックス64の各「凹部64a~64d」は、本発明の「ノズル保持用開口部」であって、かつノズルの「配置角度 規制壁」となるものである。

また文献1には、レジスト液供給ノズル66を搬送する際、ウェハW中心の位置P に向かって直線的に搬送する点が記載されているから、文献1のノズルは、回転保持 手段の回転中心とノズル保持用開口部とを結ぶ直線に沿って移動するものである。

・請求の範囲第3-7,10項

文献1の基板処理装置において、水平移動防止体、垂直移動防止用突起、ノズルの 固定用の吸着固定手段、被吸着板等を設けることは、技術的困難性が認められないの で、当業者が適宜設けることができたことである。

・請求の範囲第8,9項

文献2及び3には、ノズル保持用開口部に溶剤雰囲気空間部を形成し、当該空間の下方に凹所を設け、当該凹所から溶剤をオーバーフローさせる構造が記載されてい

文献1の基板処理装置に、文献2及び3に記載の前記構造を適用することは、当業 者が容易になし得たことである。

・請求の範囲第11-18項

搬送手段が位置決めピンと位置決め用凹部とを嵌合することにより、処理液供給ノズルの姿勢を変えずに、所定角度を保ちつつ被処理基板の中心に処理液供給ノズルを 移動させる点は、国際調査報告で引用した何れの文献にも記載されておらず、かつ当 業者にとって自明な事項でもない。